

## 2日目：6月10日（火）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30
A会場 メイントラブル	3F			8:30~11:15 IMB-1 装置開発・性能評価・技術応用・遠隔技術 ①					12:00~13:30 定時総会				13:00~ 14:15 文化勲章受 章記念講演	14:30~16:00 各賞授賞講演 (瀬藤賞)			16:10~18:10 各賞授賞講演 (16:10~論文賞、17:30~奨励 賞)										
B会場 5F 501	5F			9:00~11:25 IB-3 光学顕微鏡・時空間ダイナミクスイメージング					12:00~12:50 LS-7 カラーライズ																		
C会場 5F 502-503	5F			8:30~11:45 IMB-3 分析顕微鏡法 ①					12:00~12:50 LS-8 日本電子				14:20~16:35 IMB-3 分析顕微鏡法 ②														
D会場 4F 411-412	4F			8:30~11:45 IMB-2 走査電子顕微鏡法 ①					12:00~12:50 LS-9 オックスフォード・ インストルメンツ				14:20~16:35 IMB-2 走査電子顕微鏡法 ②														
E会場 4F 413-414	4F			8:30~11:45 AM-1 材料組織観察・構造解析 ①					12:00~12:50 LS-10 ワーリッシュ・ サイエンティフィック																		
F会場 4F 409-410	4F			8:30~11:45 AM-4 その場観察・局所物性計測 ①					12:00~12:50 LS-11 マイクロニクス				14:20~16:30 AM-4 その場観察・局所物性計測 ②														
G会場 4F 401-402- 403	4F			9:00~11:40 S-2 第6回 日本一ナノテクノロジ学会交流シンポジウム 2025 ② (11:30~11:40 閉会挨拶)					12:00~12:50 LS-12 ブルガシャン				14:30~17:15 S-3 量子ビーム顕微イメージングの進展														
ポスター 多目的ホー ル	2F			8:30~9:30 貼付	9:30~16:45 ポスター展示 (グループB)										16:45~18:10 ポスター討論			撤去									
企業展示					9:00~17:30 機器展示																						
写真コンクール	2F ロビー				9:00~17:30 写真展示																						
キャラ支援 コーナー	5F ロビー				10:00~17:00 ブース出展																						

18:30~20:30  
懇親会会場：福岡サンパレス  
ホテル&ホール  
(福岡国際会議場の隣)